# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-130739

(43)Date of publication of application: 02.06.1988

(51)Int.CI.

C22C 9/06 H01B 1/02 H01L 23/48

(21)Application number: 61-275152

(71)Applicant: NIPPON MINING CO LTD

(22)Date of filing:

20.11.1986

(72)Inventor: SO HIDEHIKO

KAWAHARA TETSUO

(54) HIGH STRENGTH AND HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY FOR SEMICONDUCTOR DEVICE LEAD MATERIAL OR CONDUCTIVE SPRING MATERIAL

#### (57)Abstract

PURPOSE: To improve bendability, solderability, plating suitability, and etching characteristic by limiting S content among the impurities of a Cu−Ni−Si alloy with a specific composition to a specific value or below. CONSTITUTION: This titled copper alloy has a composition which consists of, by weight, 0.4W4.0% Ni, 0.1W1.0% Si, and the balance Cu with inevitable impurities and in which S content among the above impurities is regulated to ≤ 0.0015%. Further, as auxiliaries, 0.001W3.0% of one or more elements among Zn, P, Sn, As, Cr, Mg, Mn, Sb, Fe, Co, Al, Ti, Zr, Be, Ag, Pb, B, and lanthanide elements and/or ≤0.0020% O may be incorporated in the above copper alloy. In this copper alloy, S is extremely easy to combine with Si and, when its content exceeds the upper limit, a large number of sulfides are formed and, moreover, O also combines with Si and, when its content exceeds the upper limit, a large number of inclusions are formed, so that bendability, solderability, plating suitability, and etching characteristic are remarkably deteriorated in both the above cases.

# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2000 Japan Patent Office

# ◎ 公開特許公報(A) 昭63-130739

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和63年(1988)6月2日

C 22 C 9/06 H 01 B 1/02 H 01 L 23/48

6411-4K A-8222-5E V-7735-5F

審査請求 未請求 発明の数 4 (全5頁)

❷発明の名称

半導体機器リード材又は導電性ばね材用高力高導電銅合金

②特 願 昭61-275152

❷出 願 昭61(1986)11月20日

の発明者 宗

秀 彦

神奈川県高座郡寒川町倉見3番地 日本鉱業株式会社倉見

工場内

四発 明 者 河 原

哲 男

神奈川県高座郡寒川町倉見3番地 日本鉱業株式会社倉見

工場内

**⑩出 顧 人 日本鉱業株式会社** 

砂代 理 人 弁理士 並川 啓志

東京都港区赤坂1丁目12番32号

明 細 差

#### 1. 発明の名称

半導体機器リード材又は導電性はね材用高力高 導電網合金。

### 2. 特許請求の範囲

(1) Ni0.4~4.0 wt%、Si0.1~1.0 wt%を含み、残部Cu及び不可避的不純物からなり、該不純物のうち、Sの含有量が0.0015 wt%以下であることを特徴とする半導体機器リード材又は運電性ばね材用高力高導電性網合金。

(2) Ni 0. 4~4. 0 wt%、Si 0. 1~1. 0 wt%を含み、さらに別成分として、Zn、P. Sn、As、Cr、Mg、Mn、Sb、Fe、Co、Al、Ti、Zr、Be、Ag、Pb、B、ランタノイド元素からなる1 種又は2種以上を結 量で0.001~3.0 wt%含み、残部Cu及び不可避的不純物からなり、該不純物のうち、Sの含有量が0.0015 wt%以下であることを

特徴とする半導体機器リード材又は導電性ばね用 高力高導電網合金。

(3) NiO. 4~4. Owt%, SiO. 1~ 1. 0 w t %を含み、軽部C u 及び不可能的不均 物からなり、該不純物のうち、Sの含有量が0. 0015 wt %以下、Oの含有量が0.0020 wt%以下であることを特徴とする半導体機器リ ード材又は導電性ばね材用高力高導電性網合金。 (4) NiO. 4~4. 0 wt%. SiO. 1~ 1、0wt%を含み、さらに耐成分として、 Zn、 P. Sn. As. Cr. Mg. Mn. Sb. Fe. Co. Al. Ti. Zr. Be. Ag. Pb. B. ランタノイド元素からなる1種又は2種以上を総 量で0、001-3、0wt%含み、疾部Cu及 び不可避的不純物からなり、該不純物のうち、 S の含有量が0.0015 wt%以下、0の含有量 が0.0020wt%以下であることを特徴とす る半導体機器リード材又は導電性ばね用高力高導 慧性銷合金.

3. 発明の詳細な説明

## (目 的)

本発明は、トランジスタや集積回路 (IC) などの半導体機器のリード材、コネクター、端子、リレー、スイッチ等の導電性ばね材に置する網合金に関するものである。

### 【従来技術及び問題点】

従来、半速体機器のリード材としては、熱能張 係数が低く、索子及びセラミックとの接着及び封 着性の良好なコパール(Fe-29Ni-16Co)、42合 金(Fe-42Ni)などの高ニッケル合金が好んで使む れてきた。しかし、近年、半導体回路の集積度の 向上に伴い消費電力の高いICが多くなってきた ことと、封止材料として視距が多く使用され、か つ素子とリードフレームの接着も改良が加えられ たことにより、使用されるリード材も放然性のよ い網基合金が使われるようになってきた。

一般に半導体機器のリード材としては以下のような特性が要求されている。

(1) リードが電気信号伝達部であるとともに、 パッケージング工程中及び回路使用中に発生する

- 3 -

は見い出されていない。

本発明はかかる点に据みなされたもので、従来の網基合金のもつ欠点を改良し、半導体機器のリード材及び導電性ばね材として好適な器特性を有する網合金を提供しようとするものである。

特にCu-Ni-Si系合金を改良し、要求に

熱を外部に放出する機能を併せ持つことを要求される為、優れた熱及び電気伝導性を示すもの。

- (2) リードとモールドとの密着性が半導体素子 保護の観点から重要であるため、リード材とモールド材の熱感張係数が近いこと。
- (3) パッケージング時に種々の加熱工程が加わる為、耐熱性が良好であること。
- (4) リードはリード材を抜き打ち加工し、又曲・ け加工して作数されるものがほとんどである為、 これらの加工性が良好なこと。
- (5) リードは表面に貴金属のメッキを行う為、 これら貴金属とのメッキ密着性が良好であること。
- (5) パッケージング技に封止材の外にמ出している。いわゆるアウター・リード部に半田付けするものが多いので良好な半田付け性を示すこと。
- (7) 機器の信頼性及び寿命の観点から耐食性が 良好なこと。
- (B) 価格が低度であること。

これら各種の要求特性に対し、従来から使用されている合金は一長一短があり、満足すべきもの

- 4 -

合致した網合金を提供しようとするものである。 すなわちCuーNiーSi系合金は優れた導電性 と独成を示し、半導体機器リード材としても導電 性ばね材としても優れた網合金といえるが、半田 付け性、めっき性、エッチング性、折り曲げ性に ついては満足できる特性を示さず、改良の必要が あった。

本発明者らは、これらの特性劣化要因を種々検 計したところ、Siの酸化物、硫化物がその原因 であり、合金中のO、Sの含有量をある一定値以 下とすることによりこれら諸特性の改容をはかれ ることを見い出した。

本発明は、

- (1) Ni0.4~4.0 wt%、Si0.1~1.0 wt%を含み、残部Cu及び不可避的不純物からなり、該不純物のうち、Sの含有量が0.0015 wt%以下であることを特徴とする半導体機器リード材又は導電性ばね材用高力高導電性網合金。
- (2) NiO. 4~4. Owt%. SiO. 1~.

1. Owt%を含み、さらに副成分として、 Zn. P. Sn. As. Cr. Mg. Mn. Sb. Fe. Co. Al. Ti. Zr. Be. Ag. Pb. B. ランタノイド元素からなる1種又は2種以上を総量で0.001~3.0wt%含み、投部Cu及び不可避的不統物からなり、該不純物のうち、 Sの含有量が0.0015wt%以下であることを特徴とする半導体機器リード材又は導電性ばね用高力高速電網合金。

(3) NiO、4~4、0 wt%、SiO、1~1.0 wt%を含み、残部Cu及び不可避的不純物からなり、該不純物のうち、Sの含有量がO.0020 wt%以下であることを特徴とする半導体機器リード材又は適性性はお材用高力高導電性網合金。(4) NiO.4~4、0 wt%、SiO.1~1.0 wt%を含み、さらに削成分として、Zn、P、Sn、As、Cr、Ms、Mn、Sb、Fe、Co、Al、Ti、Zr、Be、As、Pb、B、ランタノイド元素からなる1種又は2種以上を執

量で0、001~3、0 w t % 含み、 換部 C u 及 び不可避的不純物からなり、 該不純物のうち、 S の含有量が0、0015 w t %以下、0の含有量が0、0020 w t %以下であることを特徴とする半導体機器リード材又は運電性ばね用高力高速電性網合金。

であり、半導体機器リード材又は導電性はお材として優れた電気及び熱伝導性、耐熱性、はわ特性を有するばかりでなく、半田付け性、めっき性、エッチング性、折り曲げ性をも著しく改良したことを特徴とするものである。

#### (発明の具体的説明)

次に本発明合金を構成する合金成分の限定理由 を説明する。

NiはCu中にSiと共添し、格体化処理後時効処理を行うことにより、Ni,Si 等の金属間化合物として析出し、導電率を低下させずに效度を向上させるためであるが、0.4~4.0 wt %添加する理由は、0.4 wt%未満では強度の向上は認められず、4.0 wt%を超えると導電

-7:

性および加工性が劣化するためである。

Siも同様にNiと共添し、金属間化合物とし て折出することにより、遊覧車を低下させずに強 皮を向上させる元素であるが、0、1~1、0w t%添加する理由は、0、1 w t %未満では強度 の向上は認められず、1、0wt%を超えると導 電率が低下し、半田付け性、加工性が劣化するた めである。望ましくは、NiとSiの添加量比は、 金属間化合物(Ni,Si)の組成に近い(Ni/Si)=(4/1) が良い。さらに副成分として、Zn、P、Sn、 As. Cr. Mg. Mn. Sb. Fe. Co. A 1、Ti、Zr、Be、Ag、Pb、B、ランタ ノイド元素からなる1種又は2種以上を0.00 1~3、0wt%添加するのは、強度を向上させ るためであるが、0、001wt%未満ではその 効果はなく、3、0wt%を超えると導電性、加 工性が劣化するためである。

○含有量を0、0020重量%以下とする理由は、0が存在するとSiと結合し酸化物となり、いわゆる介在物となって例中に存在するようにな

. g .

るが、〇含有量が0.0020重量%を超えると 介在物が多数生成され、折り曲げ性、半田付け性、 めっき性、エッチング性が著しく低下するためで ある。

S含有量を0、0015重量%以下とする理由は、Sが存在すると、Siは非常にSと結合しやすく、容易に破化物になり網中に存在するようになるが、S含有量が0、0015重量%を超えると破化物が多数生成され、折り曲げ性、半田付け性、めっき性、エッチング性が落しく低下するためである。

### 〔効 果〕

この様に本発明合金は C u - Ni - Si系合金の不続物としてのO、 Sを限定することにより、今まで本合金の欠点であった折り曲げ性、半田付け性、めっき性、エッチング性が紊しく改習することができる。 又、 熱膨張係数はプラスチック に近く、半導体機器のリード材としてはプラスチックパッケージ用に適している、 従って、 本発明 合金は半導体機器のリード材及び導電性ばね材とし

--193---

- 10 -

て好適な材料であり、先行技術の合金においてこ のような総合的特性を兼備するものはない。

以下に本発明材料を実施例をもって説明する。 (実施例)

第1 表に示される本発明合金に係る各種成分組成のインゴットを電気網あるいは無酸素網を原料として、高周波路解炉で大気、不活性又は還元性雰囲気中で溶解はした。電気網を使用する場合は、還元性雰囲気中で溶解し酸素含有量を低下させることが推奨される。Sについては本発明合金用としている含有量0.0015 重量%以下の網原料を用いた。

次に、これを900でで熱間圧延して厚さ4mmの板とした後、900で×5分の溶体化処理を行い、面別を行って冷間圧延で厚さ0.3mmとした。これを400でにて2時間時効熱処理し、供試材とした。リード材及びばね材としての評価項目として、強度、伸びを引張試験により評価し、ばね性をKb値により評価した。電気伝導性(放熱性)は導電率(%IACS)によって示した。折り曲

げ性は曲げR0.3 mの折り曲げ冷具を用い、 90.柱復曲げを行い、破断までの回数を測定し ◆

半田付け性は、重直式投液法で230±5℃の半田裕(すず60%、約40%)に5秒間浸液し、半田のぬれの状態を自視観察することにより評価した。メッキ密着性は試料に厚さ3μのAェメッキを施し、450℃にて5分間加熱し、表面に発生するフクレの有無を目視観察することにより評価した。これらの結果を比較合金とともに第1表に示した。

この表から本発明の合金は折り曲け性、半田付け性、めっき性が著しく改容されて、高力高導電 網合金として優れた特性を有することが明らかで まる

以下余白

---194---

	Γ	₩ <b>₩</b>	7	Т	$\neg$	_	Γ	Т	7	T	Т	Ť	Т	7		T	T	Τ.	1	7	_		
		むっき臼巻件 (フクレの指類)	,	¥.	框	輧	軽	N.	#			1	Ę 1	Ę	戦	#	2	ŧ 1	HE I	Ŧ	#	#	押
	4 田付け佳		5	1		良好	良好	A H	4	1	1	1	Т	A YI	良好	1	Į	1	1	Т	1	¥	不良
	くり返し命げ	( <u>a</u> )	3.6		9	4	4.5	3.5	3.5	-	4	7			.s.	3.5	3.5	-	, ;		6.5	1	2.5
		(SIACS)	53	1	3,	52	20	20	46	48	5	52	5	3	Z	45	28	25	×	1	25	48	43
		元七高中島(元/三,)	40	Į	- -	44	46	47	47	47	S	45	44		46	25	9	30	51	9	9	2	52
		£ 8	2	-	, [		-	2	8	8	6	=	=		f	2	2	=	9	-	, .	•	
	4 45 55 6	5.设置5 (kg/m³)	52	25		8	99	63	99	99	69	150	85	5	00	8	53	4	25	2	5 8	3	88
- 1	ر چ پ	+ 0 (\$	Nn 0.04	Cr 0.03. Sn 0.05	20 0			Zn 0.37. P 0.04	S 0.10		Fe 0.35. Le 0.06	NE 0.05, A1 0.05	As 0.05, B 0.10	ŀ	AE U.U.	Be 0.30	Sb 0.12, Pb 0.15	8 9.1					
ı	₩) <del>(</del> ₩	·	0.0003	0.0004	0 000	_	-	-	0.0003	0.0003	0.0005	0.0008	9000.0	7000	-	0.0003	0.0003	0.0007	900.0	0.0017	0.0070		0.0025
ı	티	0	0.0012	0.0006	0.0008	2	1000	0.0010	0.0005	0.0007	0.000	0.0008	0,0008	7000	3	0.0006	0.0009	0,0009	0.008	0.024	0.035		10.0
П	4	15	0.14	0.21	0.25		3	9	9.4	.63	0.84	0.35	0.32	9	;	5	٠ <u>.</u>	0.04	1.85	0.54	0.62	į	6.83
	=	N	0.60	0.83	-03	9		2 3	1.85	2.51	3.20	1.60	1.28	9	3	92.	0.55	0.25	6.0	1.78	2.43	:	3.63
	Ì	č	聚	ベ	1	9	Ķ F	₹ 1	*		<b>*</b> **	関	2	钳	:	*	鉄	稧	强	獲	默	F	Ķ
			-	~		-	┸	<u>.</u>	•		-	-	2	=	:[	2	=	$\exists$	2	r	-	Ŀ	2
l			<b>₩</b> '						쨝		` <b>4</b> □ <b>4</b> ∄						ı	比较合金					1

也许出風人 日本 红 榮 农 兴 会 4